SHORT-AFTERGLOW PHOSPHOR

Publication number: JP10140149 (A)

Publication date: 1998-05-26

Inventor(s): HIDA TAKASHI; NOGUCHI YASUNOBU; TANAKA KANJI

Applicant(s): NICHIA KAGAKU KOGYO KK Classification:

- international: C09K11/79; C09K11/77; (IPC1-7); C09K11/79

- European: Application number: JP19960302592 19961114 Priority number(s): JP19960302592 19961114

Abstract of JP 10140149 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the emission luminance, electric current characteristics, degradation in luminance, etc., or a phosphor with a short afterglow by introducing God and an alkaline earth metal oxide into a base compan. of a certium-activated ythrium silicate phosphor, SOLUTION: A phosphor material is obta, by mixing oxides of Y, Gd, Ce, and an alkaline earth metal or composit, which are easily converted into these voides when basked with silicon dioxide in such a stockhometric ratio as to give the objective compan. and sufficiently mixing the resultant mixture with a chindric as a flux. The obt., material is basked at 1,405-1,600 deg. C in a reducing atmosphere for about 4hr, ground, dispersed in a ball mill. Or a continuation of the companies of the continuation of the companies of the continuation o

Data supplied from the esp@cenet database --- Worldwide

(19)日本||時許庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特謝平10-140149

(43)公開日 平成10年(1998) 5月26日

(51) Int.Cl.⁶ C 0 9 K 11/79 識別記号 CPR

FΙ C09K 11/79

CPR

審査請求 未請求 請求項の数1. OL (全 5 頁)

(21)出願番号	特顧平8-302592	(71)出願人	000226057 日亜化学工業株式会社	
(22) 引顧日	平成8年(1996)11月14日		徳島県阿南市上中町岡491番地100	
		(72)発明者	肥田 隆司	
			徳島県阿南市上中町岡491番地100	日亜化
			学工業株式会社内	
		(72) 発明者	野口 泰延	
			徳島県阿南市上中町岡491番地100 学工業株式会社内	日亜化
		(72)発明者	田中 寛治	
			徳島県阿南市上:中町岡491番地100 学工業株式会社内	日亜化

(54) 【発明の名称】 短残光性蛍光体

(57)【要約】

【目的】 輝度-電流特性 (7 特性) 、温度特性、寿命 特性が更に良好であるY2SiO5:Ce短残米件蛍光体 を提供する。

【構成】 次の一般式で表されることを特徴とする短残 光性蛍光体とする。

(Y1-p-qGdpCeq) 203 · rBaO · sSiO2

0<p≤0.5

 $0.001 \le q \le 0.04$

 $0.0001 \le r \le 0.01$

 $0.5 \le s \le 3$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 次の一般式で表されることを特徴とする 短残光性蛍光体。

 $(Y1-p-qG dpC eq) 2O3 \cdot rBaO \cdot sSiO2$ 0

 $0.001 \le q \le 0.04$

0.0001≤r≤0.01

0.5≦s≦3

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、残光時間の短い陰極 線励起用セリウム付活珪酸イットリウム蛍光体の発光特 性の改良に関する。

[0002]

【従来の技術】フライングスボット管、インデックスカ ラー管用の蛍光体には、残光時間が極めて短く発光効率 の高いものであって、用途に応じた発光を有するととも に発光輝度の高いものが要求される。従来、このような 用途に適した青色発光蛍光体として、下配の蛍光体が使 用きれていた。

 $Z_nQ : Z_n$

(Ca. Mg) Si207: Ce

Y3 (A1, Ga) 5012: Ce

Y2S i O5 : Ce

これらの蛍光体において、発光スペクトルの最大波長が 405~410 n m前後と、視感度が良くないにも関わらず、発光効率が高いなどの利点のために従来よりY2 SiO5:Ceが使用されていた。

【0003】フライングスポット管、インデックスカラー管に限らず、一般にCRT用の蛍光体には主として次のような蛍光体そのものの発光特性に対する要望があ

。 【0004】(1)高輝度である。同じ電力を蛍光面に 投入した場合、発光効率が高いことが極めて重要であ

投入した場合、発光効率が高いことが極めて重要である。これは同じ輝度を得るために消費電力を低減できる ことにもつながる。

(2)高電流を流しても輝度が飽和しない輝度ー電流特性(γ特性)の良好な蛍光体が望まれる。

(3)高温でも安定に高輝度な発光を呈する蛍光体である。(温度特性)発光に使用されなかったエネルギーは全て熱を発生する。蛍光体に大きな電力が投入される場合、CRT内部の蛍光体は高温で加熱されることとなる。コルフは単位圧が出まったこととなる。コルフは単位圧が出まった。

り、高温でも輝度低下の起こりにくい蛍光体であること が要求される。

(4)高付加の条件で励起発光されても長寿命である。 蛍光体に大電流が流されて使用される場合でも、結晶の 破壊の起こり難くい安定した結晶構造の蛍光体であるこ とが要求される。

【0005】Y2SiO5:Ce蛍光体の輝度を向上させると共に、発光スペクトルを青色の450nmに近づけ

るために、特外報57-50833号公標には、酸化イ ットリウム及び酸化珪素の原料混合物にパリウム化合物 として2~10モル%のフッ化パリウムを添加して焼成 することが開示される。しかしながら、この蛍光体は高 電流、高電圧の電子線・肺起によって発光頻度が悪くなる という劣化の問題があった。

【0006】これに対し、炭酸パリウムを添加して焼成することで、この蛍光体の発光薄度の労化及び発光効率が改善されることが特公平8-026314号公報に開示されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】これらの技術により、 Y2SiO5:Ceの発光特性はある程度改善されたが、 まだ不十分であり、本売明は蛍光体の基本性能である発 光輝度、電流特性、輝度学化等をさらに改善することを 目的とした。

[0008]

【0009】すなわち、本発明の短残光性蛍光体は次の 一般式で表されることを特徴とする。

(Y1-p-qGdpCeq)2O3·rBaO·sSiO2 0<p≤0.5

0.001≦q≦0.04

0.0001≤r≤0.01

0.5≦s≦3

【0010】本発明の蛍光体は次のような方法で調製す ることができる。先ず、Y、Gd、Ce(セリウム)、 及びアルカリ土類金属の原料は、酸化物もしくは焼成時 の高温で容易に酸化物になる化合物、例えば炭酸塩、あ るいは蓚酸塩等が使用可能である。これらと2酸化珪素 (SiO2)とを目的の組成になるように化学量論比で 混合し、これにフラックスとして、塩化物、あるいは弗 化物、(例えば、塩化アンモニウム、弗化アンモニウム 等)を蛍光体原料全体に対し、0.01~1.0重量部 添加し、ボールミル等で十分に混合して、蛍光体原料混 合物を得る。各原料の純度は99.99%以上のものを 用いることが好ましい。得られた蛍光体原料混合物を1 400~1600℃の温度範囲、環元雰囲気で4時間程 度焼成することで本発明の蛍光体の焼成品を得ることが できる。次に、得られた焼成品を粉砕し、水中でボール ミル分散し、水洗し、分離乾燥し、篩を通すことで本発 明の短残光蛍光体を得る。

【0011】前記した化学量論比の混合とは (Y1-p-q GdpCeq) 2O3・rBaO・sSiO2 蛍光体1モル を得るには、例えば次のような原料を次のような量で混合することを意味する。この場合、フラックスの塩化物、 弗化物は必要とされる粒径に応じて添加量が決定される。

	仕込み量(モル)
·Y2O3 ·····	1 - p - q
·Gd2O3 · · · · · ·	р
· C e O2 · · · · · · ·	2 q
·BaCO3 · · · · · ·	r
· S i O2 · · · · · ·	S
[0012]	

【発明の実施の形態】上述した方法により、本発明の実施例1~8、及び本発明に戻さない比較例の蛍光体1~ 12について調製して表1にまとめた。以下この組成の 蛍光体について神性比較を行った。

【0013】 【表1】

	1
Νο	組成式
実施例1	(Y0.98G d0.01C e 0.01)2O3.0.001(B a O).Si O2
実施例 2	(Y0.94G d0.05C e 0.01)2O3.0.001(B a O).Si O2
実施例3	(Y0.89Gd0.10Ce0.01)2O3.0.001(BaO).SiO2
実施例 4	(Y0.69Gd0.30Ce0.01)2O3.0.001(BaO).SiO2
実施例 5	(Y0.49Gd0.50Ce0.01)2O3+0.001(BaO)+SiO2
実施例 6	(Y0.89G d0.10C c0.01)2O3-0.0001(B a O)-Si O2
実施例7	(Y0.89G d0.10C e 0.01)2O3.0.01(B a O).Si O2
実施例8	(Y0.89Gd0.10Ce0.01)2O3-0.001(BaO)-2(SiO2)
比較例1	(Y0.99C e 0.01)2O3+0.001(B a O)+Si O2
比較例?	(Y0.29Gd0.70Ce0.01)2O3-0.001(BaO)-SiO2
比較例3	(Y0.09Gd0.90Ce0.01)2O3.0.001(BaO).SiO2
比較例4	(Gd0.99Ce0.01)2O3.0.001(BaO).SiO2
比較例5	(Y0.89Gd0.10Ce0.01)2O3•SiO2
比較例6	(Y0.99C e 0.01)2O3·SiO2
比較例7	(Y0.89G d0.30C e 0.01)2O3·Si O2
上較例8	(Y0.89Gd0.50Ce0.01)2O3-SiO2
比較例9	(Y0.89G d0.70C e0.01)2O3-S1 O2
比較例10	(Y0.89Gd0.90Ce0.01)2O3-SiO2
比較例11	(Y0.89G d0.10C e 0.01)2O3+0.02(BaO)+SiO2
比較例12	(Y0.89Gd0.10Ce0.01)2O3•2(SiO2)

【0014】図1に本発明の(Y0.99-pG 中Ce.0.1)と
33.0.01(BaO) S1 O2 蛍光体と、組成にBaを含まな小比較例の(Y0.99-pG 中Ce.0.1)203 S1 O2 蛍光体のpの値(Gd)に対する相対発光頻度の関係を示した。この図は、各の蛍光体粉末を測定セルに売填してそれをデマンタブル装置に装着し、2k vの電圧を印加し0.5 μAの電流帯度の電子線で蛍光面を走査したとの基準単光体に対する相対発光頻度をプロットしたとのある。図1 b1、カス特別の光体はpの世大体にかである。図1 b1、カス特別の光体はpの世大体に発生を対象に対して発光頻度が高くなる。特に、p=0.1 付近で発光頻度は基高の約140 8を示す。

【0015】図1に示すように、本発明の蛍光体はGd の含有と共に発光輝度が大幅に変化するが、Baを含有 しない比較例の蛍光体は、0<厚≦0・5の範囲でGd を含有しても発光輝度はほとんど変化しない。これはG dとBaの相乗効果として解釈できる。

【0016】p=0.1である(Y0.89G d0.10C e0.01)203 0.001(BaO) Si O2 蛍光体について、さらに

他の励起電圧における(Y0.99C e0.01)203 5i O2 蛍 光体に対する相対発光輝度を測定し図2にプロットした。この場合、電流密度は全て0.5 μA/cmとした。図2より、Gdの母株結晶への導入による発光輝度 向上の効果は、通常のカラーCRT等に使用する数十k v程度においても十分に発光輝度向上はみられるが、特 に、数kv以下の低速電子線域での発光輝度向上に大き く寄与することが分かる。

[0017] 図3に本売明の(Y0.896 d.0.10Ce.0.01)
203 0.001(BaO) SiO2 蛍光体と、比較例1の(Y
0.99Ce.0.01)203 0.001(BaO) SiO2 蛍光体と、比較例6の(Y(9.99Ce.0.01)203 SiO2 蛍光体について、蛍光体の光光輝度と電子線照射時間の関係を示した。ここで発光輝度は次のようにして測定した。

【0018】 銃光体をPVA(ボリビニルアルコール) のバインダー液に懸濁させて流布スラリーを顕製し、得 られた途布スラリーをガラス板に一様に途布して蛍光体 膜を形成し、メタルバック、ペーキングを行い、ガラス 板に均一な蛍光面を形成した試料を作製する。得られた 試料をデマンタブル装置に装巻して電圧27kv、電流 密度42μA/cm2の、通常の100倍程度強い電流 密度条件で設料電光面を走金する。電子線線段時間と発 光輝度の関係は、この条件で所定時間試料の電光面を強 制劣化させ、7kv、0.5μA/cm2の条件で発光 輝度を測定し、各試料の電子線照射前の発光輝度を10 0%として限にプロットした。

【0019】図3に示すように、蛍光体母体と特定量の GdとBaを同時に含有する本発明の蛍光体は、強制劣 化による発光頻度の低下ほかないが、Baを含するが Gdを含有しない比較例1、Ba及びGd共に含有しな い比較例4の順に輝度が化は大きくなっている。電子線 による劣化についてもイットリウムシリケート蛍光体に Gd、Baの相乗効果が確認できる。

【0020】図4に本発明の実施例1~5と、比較例1 の蛍光体について pの値がそれぞれ異なる(Y0.99-pG dpCe0.01)203 0.001(BaO) S1 O2 蛍光体につい て、電流特性(ヶ特性)を比較した。ここで電流特性は 次のようにして測定した。

【0021】鉱光体をPVA(ボリビニルアルコール) のパインダー液に懸濁させて遠布スラリーを調製し、塗 布スラリーをガラス板に一様に塗布して蛍光体膜を形成 し、メタルパック、ペーキングを行い、ガラス板に均一 な蛍光面を形成した試料を作製する。得られた試料をデ マンタブルを選定接着し、0、05 μA/c m2。0.

· Y2O3 · · · · · · · · ·	0.980モル	(221.28g)
· G d2O3 · · · · · · · ·	0.010モル	(3.62g)
· C e O2 · · · · · · · ·	0.020モル	(3.44g)
· S i O2 · · · · · · · ·	1.000モル	(60.09g)
·BaCO3 ·····	0.001モル	(0.20g)
NUCL	0.050##	(2 67 0)

【0025】これら原料をエタノール中で十分混合して 乾燥し、アルミナ坩堝に充策して炭素還元労開気中で1 425℃で4時間加熱焼成する。得られた焼成品を水中でボールミルし、水洗し、分離乾燥、篩をすることで本 発明の蛍光体を得た。このようにして得られた蛍光体の 平均粒径は3、0μ、中央粒径は3・5 ルであり、41 0 nmの発光ビークを有し、比較例6の蛍光体に対する 相対発光複複成120であった。

[0026] ここで平均粒径は空気透過法であるFis her Sub-Sieve Sizerを用いて測定さ れる平均尾であり、強光体の比表面積から測定される。 [0027] また、中央粒径は電気抵抗法の粒度分布測 定装置であるELZONE80xyを用いて測定される 中央的径である

【0028】 [実施例2~8、比較例1~12] 実施例 1と同様に蛍光休原料を目的の組成の化学量論比で混合 し、同様にして焼成し、表1に示す組成の蛍光体に仕上 げた。

【0029】これらの蛍光体の7kv、0.5μA/c

5 μ A / c m 2、5 . 0 μ A / c m 2、及び5 0 . 0 μ A / c m 2、の電流帯接の電子線で蛍光面を走査したときの輝度を、基準電光体(比較例6)に対する相対輝度として求め、それぞれの相対輝度について、0 . 0 5 μ A / c m 2 の電流密度における相対環度を100%とした相対値を換算し、図4 に各電流密度に対してプロットした。

【0022】図4に示すように、Gdの含有により蛍光 体の電流特性は改善される。電流特性についてはGdの 量は多い程良いが、発光輝度、劣化特性を考慮すると、 p<0、5の毎囲に限定されるべきである。

【0023】付活剤のCeの濃度は0.001≤q≤ 0.04の範囲が実用的である。qが0.001より小 さいと、付活剤不足により発光輝度が低下し、逆に、q が0.04以上では付活剤濃度が高すぎ濃度消光を起こ して発光頻度は低下する。

[0024] 本発明において、フラックスは塩化物、乗 化物のいずれも使用することができるが、蛍光体が高電 流密度、高電圧の電子線励起を受ける状態で使用される 場合、銀光体の輝度劣化は大きくなる傾向にあり、この 場合、現化物を使用するよりも、塩化アンモニウム等の 塩化物を使用する方が好ましい。

【実施例】

[実施例1]蛍光体原料として、次の原料を秤量する。

m2 の電流密度で蛍光体を発光させた時の発光色、発光 輝度を表2にまとめる。

【0030】 【表2】

No	x	У	Y(%)_
実施例1	0.177	0.127	120
実施例 2	0.177	0.129	135
実施例3	0. 177	0.130	138
実施例 4	0. 182	0.137	129
実施例5	0.193	0.163	110
実施例6	0.177	0.130	135
実施例7	0.177	0.130	139
実施例8	0.177	0.132	95
比較例 6	0.175	0.121	100

[0031]

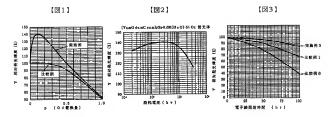
【発明の効果】以上説明したように、本発明の強光体の 製造方法に従えば、イットリウムシリケート電光体に特 定量のGd、Baを同時に含有させることにより、高 変で、劣化の少ない、高電流を流しても頻度絶和の少な いっ特性の良好な電光体を得ることができた。特に、低 速電子線における発光輝度が大きく改善される。 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明と比較例の蛍光体のG d 置換量と相対発 光輝度の関係を示す特性図
- 【図2】本発明の蛍光体の励起電圧と相対発光輝度の特

性図

【図3】本発明と比較例の蛍光体の電子線照射時間と相 対発光輝度の関係を示す特性図

【図4】本発明と比較例の蛍光体の電流密度と相対発光 輝度の関係を示す特性図



【図4】

